

表1-1. 消耗品リスト

令和4年4月1日 改訂

		消耗品名	単位	単価(税込)			消耗品名	単位	単価(税込)
一般消耗品		ウエハ基板類			薬品・ガス・金属類		UVレジスト類 (続き)		
		φ3"Siウエハ	pc	3,025			エポキシ系ネガ型フォトレジスト SU-8 3010	g	148
		φ4"Siウエハ	pc	2,420			エポキシ系ネガ型フォトレジスト SU-8 3025	g	144
		φ4"厚Siウエハ (1,000umt)	pc	4,356			エポキシ系ネガ型フォトレジスト SU-8 3050	g	172
		φ4"SOIウエハ	pc	42,350			2層リフトオフ用レジスト PMGI	g	301
		φ4"TEMPAXウエハ	pc	1,210			OAP (HMDS)	g	20.7
		φ4"合成石英ウエハ	pc	7,260			サイトップ CTX-809A	g	1,210
		φ6"Siウエハ (SEMI)	pc	4,235			EBレジスト類		
		φ6"Siウエハ (JEITA)	pc	3,025			EBポジ型レジスト ZEP520A	g	3,530
		φ6"SOIウエハ	pc	42,350			EBポジ型レジスト ZEP520A (1.5倍希釈)	g	2,357
		φ6"TEMPAXウエハ	pc	1,452			EBポジ型レジスト ZEP520A (2倍希釈)	g	1,770
		酸化膜(100nm)付φ4"Siウエハ	pc	4,901			EBポジ型レジスト ZEP520A (3倍希釈)	g	1,184
		酸化膜(1umt)付φ4"Siウエハ	pc	5,082			EBポジ型レジスト ZEP520A (5倍希釈)	g	714
		酸化膜(2umt)付φ4"Siウエハ	pc	5,808			EBポジ型レジスト ZEP520A (7倍希釈)	g	513
		酸化膜(2umt)付φ6"Siウエハ	pc	7,502			EBネガ型レジスト NEB-22	g	575
		酸化膜(100nm)付φ6"Siウエハ (SEMI)	pc	5,808			EBネガ型レジスト NEB-22 (2倍希釈)	g	290
		酸化膜(100nm)付φ6"Siウエハ (JEITA)	pc	5,082			導電性フィルム (NEB22A用) エスベイス-300AX01	g	1,815
		酸化膜(1umt)付φ6"Siウエハ (SEMI)	pc	6,655			導電性フィルム (XR-1541用) エスベイス-300HX02	g	1,997
		φ3"ウエハケース	pc	2,013			導電性フィルム (ZEP520A用) エスベイス-300Z	g	2,057
		φ4"ウエハケース	pc	1,523			現像・剥離液		
		φ6"ウエハケース	pc	1,295			アルカリ系現像液 SD-1/20L	g	0.523
		チップトレイ	pc	871			アルカリ系現像液 P-7G	g	3.87
		フォトマスク類					シンナー LBシンナー	g	13.9
		□2.5"マスクブランク	pc	3,678			シンナー OK73シンナー	g	48.1
		□5"マスクブランク	pc	6,244			シンナー PMシンナー	g	5.61
		□6"マスクブランク (石英、レチクル用)	pc	28,846			シンナー T Thinner (PMGI)	g	65.5
		□7"マスクブランク	pc	13,939			剥離液 MicropositRemover 1165	g	2.95
		□2.5"マスクボックス (10枚用)	pc	2,190			剥離液 ST-120	g	4.03
		□4, 5"兼用マスクケース (1枚用)	pc	2,021			剥離液 106	g	3.49
		□5"マスクケース (1枚用)	pc	1,271			剥離液 SST-A47	g	7.52
		□5"マスクボックス (10枚用、オレンジ色)	pc	2,541			EB希釈液 ZEP-A	g	10.6
		□6"マスクケース (1枚用)	pc	2,130			EB現像液 ZED-N50	g	6.09
		□6"レチクルケース (1枚用、オレンジ色)	pc	6,474			EB現像液 ZMD-B	g	6.39
		□7"マスクケース (1枚用)	pc	2,287			EBレジスト剥離液	g	5.46
		その他					一般薬品		
	シーラーポリ袋 (小)	pc	24.2		アセトン	g	0.761		
	シーラーポリ袋 (中)	pc	48.4		エタノール	g	2.64		
	シーラーポリ袋 (大)	pc	96.8		2-プロパノール (IPA)	g	0.545		
	DVD-R 4.7GB	pc	121		過酸化水素水	g	2.41		
	精密部品保管搬送ケース (ゲルパック)	pc	726		硫酸 EL 1kg	g	3.39		
	シリンジフィルタ (穴径0.45um)	pc	482		酢酸	g	1.75		
	ディスボシリンジ (30mL)	pc	278		硝酸1.38 (61%)	g	2.15		
	遠沈管 (50ml)	pc	90.8		塩酸 (35-37%)	g	1.86		
	スクリュー管瓶 (褐色、50ml)	pc	204		水酸化ナトリウム 10wt%	g	3.85		
	PDMS SILPOT184	g	19.4		Novac 7100	g	15.4		
薬品・ガス・金属類		UVレジスト類			特殊薬品				
		ポジ型フォトレジスト THMR-iP1800EP (10cP)	g	66.8	混酸AIエッチング液	g	1.99		
		ポジ型フォトレジスト TDMR-AR80 HP (5cP)	g	173	Auエッチャント AURUM 302	g	6.52		
		ポジ型フォトレジスト OFPR-800LB (23cP)	g	54.7	Auエッチャント AURUM 304	g	22.0		
		ポジ型フォトレジスト OFPR-800LB (54cP)	g	54.7	Ti エッチャント KSMF-260	g	10.9		
		厚膜ポジ型フォトレジスト TCIR-ZR8800 RB (96cP)	g	155	エスクリーン S-24	g	5.81		
		厚膜ポジ型フォトレジスト PMER P-LA900PM	g	60.9	BHF	g	1.74		
		厚膜ポジ型フォトレジスト PMER P-CY1000 PM (1000cP)	g	143	HF	g	5.81		
		画像反転フォトレジスト AZ 5214E	g	89.5	離剤 PFOCTS	mg	1.76		
		ネガ型フォトレジスト TMMR-S2000	g	294	一般ガス				
		ネガ型リフトオフレジスト ZPN1150-90	g	134	Ar	L	3.16		

注. (1) 上記表中の金額は販売単位当たりの消耗品単価であり、消耗品毎にこれに使用料を乗じた金額 (小数点以下切り捨て) の積算が消耗品費用となります。

(2) 課金装置を使用する上において必要となる場合のみに販売します。物品販売のみ対応は致しかねます。

(3) 上記表中の消耗品の型式、仕様等については、技術職員にお問合せください。

表1-2. 消耗品リスト

令和4年4月1日 改訂

		消耗品名	単位	単価(税込)			消耗品名	単位	単価(税込)
薬品・ガス・金属類		一般ガス (続き)			装置個別		B01, B02 : 多元スパッタ装置 (続き)		
		N2	L	3.16			0.8[Pb0.9 La0.1 Ti0.975 O3]+20mol%PbO ターゲット	g	1,287
		O2	L	6.97			B04 : 真空蒸着装置		
		He	L	6.27			タングステンポート 標準幅	pc	1,150
		特殊ガス					タングステンポート 幅広	pc	1,428
		SF6	cc	0.0398			B05 : プラズマCVD装置		
		CF4	cc	0.0240			TEOS	cc	0.503
		CHF3	cc	0.0277			TSA	cc	13.7
		C4F8	cc	0.138			B09 : 磁気中性線放電ドライエッチング装置		
		Ne Mixture	cc	0.175			CL2	cc	0.0692
		金属類					BCL3	cc	0.186
		Al塊	g	208			SiCトレイ (クリスタルボンド)	hr	465
		Ti塊	g	282			B12 : シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム		
		Cr塊	g	242			HF	cc	0.109
		Ni塊	g	206			B13 : シリコン犠牲層ドライエッチングシステム		
		Pd塊	g	11,432			XeF2	g	5,348
		Ag塊	g	140			B18, B19 : ダイシング装置		
		Pt塊	g	4,825			UVダイシングテープ	pc	218
Au塊	g	8,193	UVダイシングテープ 高粘着	pc	383				
Auワイヤ	g	5,733	ダイシングブレード R07	hr	56.0				
伝熱シート	sheet	8,410	ダイシングブレード ZP07	hr	225				
装置個別		A07 : 厚膜スピニング			ダイシングブレード Z09	hr	80.2		
		ディスボカップ	pc	702	ダイシングブレード B1A	hr	113		
		A11 : ウエハスピン洗浄装置			B26 : ナノインプリントシステム				
		硫酸過水 (H2SO4:H2O2=5:1)	g	0.752	IPS	pc	1,211		
		A13 : 超微細インクジェット描画装置			メンブレン	pc	517		
		インク充填用チップ	pc	65.3	ナノインプリントレジスト TU7	g	1,200		
		注射シリンジ	pc	26.6	B51 : パリレン成膜装置				
		注射針	pc	18.2	ダイマー-C	g	242		
		標準ノズル	pc	1,815	ダイマー-N	g	242		
		細ノズル	pc	1,815	C04 : 走査型プローブ顕微鏡				
		フィルタリング用キット	pc	605	カンチレバー TR400PSA バネ定数0.02N/m	pc	2,883		
		B01, B02 : 多元スパッタ装置			カンチレバー AC160TS バネ定数26N/m	pc	2,420		
		バックングプレート (電極板)	pc	18,150	カンチレバー BioMini バネ定数0.1N/m	pc	4,159		
		シールド洗浄 (B02 : 多元スパッタ装置 B)	set	15,125	カンチレバー AC200TS バネ定数9N/m	pc	4,477		
		Al ターゲット	g	1,465	カンチレバー AC240TS バネ定数2N/m	pc	4,253		
		Si ターゲット	g	1,141	カンチレバー 液中用ScanAsystプローブ	pc	6,050		
		Ti ターゲット	g	3,316	カンチレバー Biosphere NT-B100	pc	20,231		
		Pt ターゲット	g	5,825	カンチレバー qp-SCONT	pc	7,091		
		Au ターゲット	g	6,393	コロイドプローブ CP-CONT	pc	22,095		
		Cu ターゲット	g	203	マイカ板	pc	908		
		Al2O3 ターゲット	g	681	ボトムディッシュ	pc	530		
		SiO2 ターゲット	g	970	その他				
		MgO ターゲット	g	1,395	その他	JPY	1		
		TiO2 ターゲット	g	877					
		ITO (SnO2:10wt%) ターゲット	g	704					
		NaNbO3 ターゲット	g	2,563					
		KNbO3 ターゲット	g	2,421					
		K0.5Na0.5NbO3 ターゲット	g	1,642					
		BaTiO3 ターゲット	g	1,529					
		SrTiO3 ターゲット	g	2,443					
SrRuO3 ターゲット	g	3,334							
SiN ターゲット	g	1,055							
0.8[Pb (Zr0.2 Ti0.8) O3]+20mol%PbO ターゲット	g	1,136							
0.8[Pb (Zr0.53 Ti0.47) O3]+20mol%PbO ターゲット	g	1,171							
0.8[Pb (Zr0.8 Ti0.2) O3]+20mol%PbO ターゲット	g	1,346							

注. (1) 上記表中の金額は販売単位当たりの消耗品単価であり、消耗品毎にこれに使用料を乗じた金額 (小数点以下切り捨て) の積算が消耗品費用となります。
 (2) 課金装置を使用する上において必要となる場合のみに販売します。物品販売のみ対応は致しかねます。
 (3) 上記表中の消耗品の型式、仕様等については、技術職員にお問合せください。